

Attorney Docket No.:

0530-1010

PATENT

IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant:

PELLEGRIN et al.

2775 Conf. No.:

Appl. No.:

09/831,225

Group:

2836

Filed:

June 28, 2001

Examiner: Zeev KITOV

For:

ELECTROSTATIC MAINTAINING DEVICE

LETTER

Assistant Commissioner for Patents

P.O. Box 1450 Alexandria, Virginia 22313-1450

Sir:

Under the provisions of 35 U.S.C. § 119 and 37 C.F.R. § 1.55(a), the applicant(s) hereby claim(s) the right of priority based on the following application(s):

Country

Application No.

Filed

Date: June 2, 2003

FRANCE

98/14161

November 10, 1998

A certified copy of the above-noted application(s) is(are) attached hereto.

If necessary, the Commissioner is hereby authorized in this, concurrent, and future replies, to charge payment or credit any overpayment to Deposit Account No. 25-0120 for any additional fee required under 37 C.F.R. §§ 1.16 or 1.17; particularly, extension of time fees.

Respectfully submitted,

YOUNG & THOMPSON

745 South 23rd Street, Suite 2007 Arlington, Virginia 22202 (703) 521-2297

(Rev. 04/19/2000)

BC/psf

Attachment

THIS PAGE BLANK (USPTO)

This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INSTITUT

NATIONAL DE

LA PROPRIETE

INDUSTRIELLE

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 13 MAI 2003

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brévets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

SIEGE 26 bis, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23 THIS PAGE BLANK (USPTO)



BREVET D'INVENTION, CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle-Livre VI



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

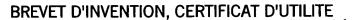
26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08

Confirmation d'un dépôt par télécopie

Y	EI	J^{u}	7
N°	55	-132	8

	mplir à l'encre noire en lettres capitales
DATE DE REMISE DES PIÈCES Réservé à l'INPI 10 NOV 1998	1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL 98 14161	DALLINA CA
DÉPARTEMENT DE DÉPÔT 31 IMPI TOULOUSE	RAVINA SA
DATE DE DÉPÔT Î Û NÛV. 1998	24 BOULEVARD RIQUET
2 DEMANDE Nature du titre de propriété industrielle propriété industrielle demande divisionnaire demande initiale transformation d'une demande	31000 TOULOUSE n°du pouvoir permanent références du correspondant téléphone F1 S26 34 B1 F1 O5 61 63 77 20
de brevet européen brevet d'invention	certificat d'utilité n° date
Établissement du rapport de recherche 🔲 différé 🐰 immédiat	<u> </u>
Le demandeur, personne physique, requiert le paiement échelonne de la redevance	oui XI non
Titre de l'invention (200 caractères maximum)	
DISPOSITIF DE MAINTIEN ELECTROSTATIQUE	•
3 DEMANDEUR (S) n° SIREN	code APE-NAF
Nom et prénoms (souligner le nom patronymique) ou dénomination	Forme juridique
SEMCO Engineering SA	SOCIETE ANONYME
Nationalité (s) FRANCAISE	•
Adresse (s) complète (s)	Pays
625 Rue de la Croix Verte, Parc Euromè 34196 MONTPELLIER Cédex 5	decine FRANCE
	rifisance de place, poursuivre sur papier libre
4 INVENTEUR (S) Les inventeurs sont les demandeurs oui X non	Si la réponse est non, fournir une désignation séparée
5 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES requise pour la 1ère fois	requise antérieurement au dépôt : joindre copie de la décision d'admission
6 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT De pays d'origine numéro	D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE date de dépôt nature de la demande
· 1.	
7 DMSIONS antérieures à la présente demande n°	date n° date
7 DIVIDIONO CIICNATI	IRE DU PRÉPOSÉ À LA RÉCEPTION SIGNATURE APRÈS ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE À L'I
8 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (nom et qualité du signataire)	-c- 10

422-5/PP120







DIVISION ADMINISTRATIVE DES BREVETS

26bis, rue de Saint-Pétersbourg 75800 Paris Cédex 08

Tél.: 01 53 04 53 04 - Télécopie: 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION DE L'INVENTEUR

(si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL

98/4/61.

TITRE DE L'INVENTION:

DISPOSITIF DE MAINTIEN ELECTROSTATIQUE.

LE(S) SOUSSIGNÉ(S)

SEMCO Engineering SA

DÉSIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) (indiquer nom, prénoms, adresse et souligner le nom patronymique) :

Monsieur Yvon PELLEGRIN 625 Rue de la Croix Verte, Parc Euromèdecine 34196 MONTPELLIER CEDEX 5

Monsieur José HERNANDEZ 625 Rue de la Croix Verte, Parc Euromèdecine 34196 MONTPELLIER CEDEX 5

Monsieur Richard CLAUDE 625 Rue de la Croix Verte, Parc Euromèdecine 34196 MONTPELLIER CEDEX 5

Monsieur William HALE 809 Country Way, North Scituate MASSACHUSSETS MA 02060 - USA

NOTA: A titre exceptionnel, le nom de l'inventeur peut être suivi de celui de la société à laquelle il appartient (société d'appartenance) lorsque celle-ci est différente de la société déposante ou titulaire.

Date et signature (s) du (des) demandeur (s) ou du mandataire

Toulouse, le 10 Novembre 1998

Michel ROMAN n° 422-517-P120

DOCUMENT COMPORTANT DES MODIFICATIONS

PAGE(S) DE LA DESCRIPTION OU DES REVENDICATIONS OU PLANCHE(S) DE DESSIN		R.M.	DATE DE LA	TAMPON DATEUR DU		
Modifiée(s)	Supprimée(s)	Ajoutée(s)	******	CORRESPONDANCE	CORRECTEUR	
7	. 3		RM	18.04.00	31 MAI 2000 - H M	

Un changement apporté à la rédaction des revendications d'origine, sauf si celui-ci découle des dispositions de l'article R.612-36 du code de la Propriété Intellectuelle, est signalé par la mention «R.M.» (revendications modifées).

- 11 10PM

Dispositif de maintien électrostatique.

La présente invention concerne un dispositif de maintien électrostatique particulièrement destiné au maintien de plaquettes de matériaux conducteurs ou semi-conducteurs tels que le silicium pendant qu'elles subissent des micro-usinages ou tout autre type de traitement comme des traitements au plasma dans une enceinte sous vide par exemple.

5

10

15

20

25

Les différentes opérations de traitement tout au long du procédé de fabrication nécessitent de maintenir solidement la plaquette de matériau sur un support. Les plaquettes sont généralement déplacées d'un poste à l'autre par des moyens automatisés.

Il est connu de maintenir la plaquette par des brides prenant appui sur la périphérie de la surface supérieur de la plaquette, mais ces systèmes présentent l'inconvénient de monopoliser une partie de la plaquette qui ne pourra pas être traitée et sera donc perdue.

Il est également connu des systèmes de maintien électrostatique dont le principe est de placer la plaquette de matériau semi-conducteur sur une surface isolante et de disposer deux électrodes sous cette surface. Les deux électrodes sont soumises à une différence de potentiel. Le champ électrique crée par ces deux électrodes engendre alors un phénomène appelé « collage électrostatique ».

Les traitements ou micro-usinages réalisés sur la plaquette nécessitent une très grande précision, la plaquette doit donc parfaitement être maintenue tout au long du cycle de traitement. Cependant, lorsque le matériau semi-conducteur constituant la plaquette ou le matériau constituant la semelle est soumis à un champ électrique de même polarité pendant un certain temps, celui-ci a tendance à accumuler des charges qui maintiendront la plaquette collée à la surface même lorsque le champ électrique extérieur ne sera plus appliqué.

Le brevet US 5452177 décrit un dispositif de maintien électrostatique sur une surface circulaire isolante sous laquelle sont placées au moins six électrodes disposées régulièrement par paires, en vis à vis par rapport au centre de la surface circulaire. Les électrodes sont alimentées par un générateur de tension alternative, fournissant six tensions différentes, chaque paire d'électrode étant alimentée cycliquement sous des polarités différentes. Les trois paires d'électrodes sont alimentés par des signaux décalés en phase de 120 degrés de manière à ce que deux paires d'électrodes soit alimentées au moment ou la troisième change de polarité. Les fréquences de commutation sont de l'ordre de 30 Hz.

5

10

15

20

25

Pour parvenir à ce résultat, le système met en oeuvre des moyens d'alimentation des électrodes très complexes et donc coûteux.

La présente invention a pour objet de proposer un nouveau dispositif de maintien électrostatique de constitution simplifié donc économiquement intéressant tout en assurant un parfait maintien des plaquettes et en évitant toute accumulation de charges pouvant gêner le retrait de la plaquette. A cet effet le dispositif est composé d'une surface électriquement isolante sous laquelle sont disposées au moins deux électrodes, caractérisé en ce que les électrodes sont alimentées par un courant continu dont les polarités sont périodiquement inversées afin de libérer les charges électrostatiques accumulées.

Une autre caractéristique de l'invention réside dans la forme annulaire des électrodes. Ainsi, la pression de maintien de la plaquette est constante sur toute sa périphérie. De ce fait, la plaquette étant-maintenue à tout-moment sur sa périphérie, il n'y a aucun risque de déformation de celle-ci lorsque quelle est soumise à une contrainte sur un point ponctuel de sa surface.

D'autres avantages et caractéristiques apparaîtront à la lecture de la description ci-après de formes de réalisation de l'invention données à titre d'exemple non limitatifs et illustrés par les dessins joints dans lesquels:

- la figure 1 représente en coupe et en vue de dessus le schéma du dispositif de maintien.
- la figure 2 représente une autre forme de réalisation du dispositif de maintien avec quatre électrodes.
- les figures 3A et 3B représentent d'autres configurations possibles des électrodes.

5

10

15

20

25

Comme on peut le voir sur la figure 1, le dispositif de maintien est composé d'une semelle (1) en matériau électriquement isolant sur laquelle repose la plaquette à maintenir (2) en contact avec la surface (3). Les électrodes (4) et (5) sont disposées sous cette surface (3). Selon un mode particulier de réalisation, la semelle (1) est constituée à partir d'une plaque de base (22) sur laquelle sont disposées les électrodes (4) et (5), puis l'ensemble est recouvert d'une couche de diélectrique (23). Les électrodes (4) et (5) et la couche de diélectrique (23) peuvent être réalisé par sérigraphie de couches épaisses selon des techniques connues de l'homme de métier. La plaque de base (22) peut être réalisé en tout type de matériau diélectrique c'est à dire électriquement isolant. Selon un mode particulier de réalisation de l'invention, la plaque de base (22) sera réalisée en alumine vierge. La plaque de base (22) peut également être réalisée en titane ou en molybdène. La couche de diélectrique (23) recouvrant les électrodes peut également être réalisée par tout type de matériau diélectrique à base de céramique par exemple.

La plaquette (2) est disposée à plat sur la surface (3). Selon un mode de réalisation de l'invention, les électrodes (4) et (5) sont de forme annulaire et disposées sous la surface (3) parallèlement à la plaquette. Dans cette configuration, les électrodes sont des anneaux concentriques de diamètres différents dont le centre correspond au centre de la semelle (1). La forme annulaire des électrodes est préférée puisque la plaquette (3) est de forme généralement circulaire, ce qui permet de la maintenir sur toute sa périphérie.

Cependant, pour le maintien de pièces rectangulaires par exemple on pourrait imaginer les électrodes de forme correspondante. La plaquette (2) doit être disposée sur la surface (3) de manière à ce que son centre corresponde au centre des anneaux des électrodes. Afin d'obtenir une bonne répartition du champ électrique, les surfaces planes des anneaux formant les électrodes ont la même aire. L'électrode centrale (5) peut être réalisée sous la forme d'un anneau ou d'un disque. Les électrodes (4) et (5) sont soumises à une différence de potentiel par l'intermédiaire de l'alimentation (6) fournissant une tension continue de 1000 volts par exemple. Les lignes de champ créées entre la plaquette et les deux électrodes permettrons le collage électrostatique de la plaquette (2) sur la surface (3). La pression de collage est proportionnelle au carré de la différence de potentiel entre les deux électrodes.

5

15

20

25

Lorsqu'ils sont soumis à un champ électrique intense, les matériaux constituants la semelle (1) et la plaquette (2) ont tendance à accumuler des charges électrostatiques qui risquent de gêner le décollement de la plaquette même lorsque les électrodes ne sont plus alimentées. Cette accumulation de charges électrostatiques est proportionnelle au temps d'alimentation du dispositif ainsi qu'à la valeur de la tension.

La plaquette reposant sur la surface (3) est généralement soulevée par des tiges (20) reparties sur sa surface pour ensuite être saisi par un bras manipulateur. Les tiges translatent verticalement dans des trous (21) traversant la semelle (1) sous l'action d'un vérin par exemple. On imagine ainsi très bien que les tiges endommageraient la plaquette si celle-ci restait collée à la surface (3).

Dans le cas d'un dispositif comportant deux électrodes et pour des procédés nécessitant un maintien de relativement courte durée, pour lesquelles la plaquette (2) n'a pas le temps de se charger, la solution consiste à inverser les polarités des deux électrodes entre chaque changement de plaquette. Ainsi, les charges accumulées par la semelle (1) pourront s'évacuer. A cet effet, l'alimentation est pourvue d'un système de changement de polarité automatique

du type connu par exemple synchronisé avec le cycle d'usinage ou de traitement, à chaque fin de cycle par exemple les polarités sont inversées.

Pour des temps de traitement plus longs ou nécessitant une plus grande pression de collage, la présente invention propose d'utiliser plusieurs paires d'électrodes alimentées cycliquement sous des polarités différentes de manière à ce qu'à tout moment au moins une paire d'électrode maintienne la pièce. Selon un mode possible de réalisation de l'invention présenté sur la figure 2, les électrodes sont réalisées sous la forme de quatre anneaux concentriques (7), (8), (9) et (10) fonctionnant par paire. L'alimentation est pourvue à cet effet d'un système de polarisation et d'alimentation cyclique des électrodes. Le cycle d'alimentation et de polarisation des électrodes peut par exemple être le suivant.

5

10

15

20

25

De to à t1, l'électrode (7) est alimentée en positif et l'électrode (9) en négatif.

De t1 à t2, l'électrode (7) est alimentée en positif et l'électrode (9) en négatif, l'électrode (8) en positif et l'électrode (10) en négatif.

A t2 les électrodes (7) et (9) n'ont plus besoin d'être alimentées puisque les électrodes (8) et (10) ont pris le relais.

De t2 à t3 l'électrode (8) est alimentée en positif et l'électrode (10) en négatif.

De t3 à t4 l'électrode (8) est alimentée en positif et l'électrode (10) en négatif, les électrodes (7) et (9) sont de nouveau alimentées mais sous des polarités différentes qui permettront l'évacuation des charges.

De t4 à t5 l'électrode (7) est alimentée en négatif et l'électrode (9) en positif.

Le cycle continue ainsi durant toute la phase de traitement ou d'usinage de la plaquette.

Les paires d'électrodes désignées ci-dessus ne sont qu'un exemple pour illustrer le fonctionnement du dispositif, on pourrait tout aussi bien imaginer les

électrodes (7) et (10) fonctionnant ensembles ou toute autre combinaison possible.

Selon ce principe d'inversion des polarités, la semelle peut rester maintenue indéfiniment sans accumulation de charges. De plus, comme une valeur importante de tension ne risque plus de charger la plaquette trop rapidement, les pressions de collage peuvent devenir beaucoup plus importante.

5

10

15

20

25

Les temps de commutation des électrodes peuvent êtres variables suivant la tension de l'alimentation et suivant la capacité de la plaquette à se charger. A titre d'exemple pour une plaquette en silicium maintenue sous une tension de 1000 volts, le temps de commutation optimum est d'une minute. Il est bien évident que ce temps est variable et peut être réduit à quelques secondes ou moins, cependant il est important d'éviter une commutation excessive qui endommagerait les composants de l'alimentation. Les composants et le mode de réalisation de l'alimentation (6) n'ont pas besoins d'être décrit en détail puisqu'ils sont parfaitement connus de l'homme de métier. A titre d'exemple les commutations peuvent être réalisées par des relais commandés par un automate programmable.

Le nombre d'anneaux formant les électrodes n'est absolument pas limité à quatre et leur nombre peut être bien supérieur sans que cela ne sorte du cadre de la présente invention.

La configuration des électrodes peut être également réalisée sous de nombreuses autres formes présentées sur les figures 3A et 3B. La symétrie et les aires égales sont les points communs à toutes les configurations possibles des électrodes. Sur la figure 3A, les électrodes (15) sont des portions de disque au nombre de quatre fonctionnant par paires en vis à vis. Le nombre de portions formant les électrodes est variable suivant les contraintes dans la semelle et la répartition de pressions de collage souhaitée. Ainsi, pour des traitements nécessitant une faible pression de collage, les électrodes peuvent être au nombre de quatre comme représenté sur la figure 3A. Pour des pressions plus importantes

on peut multiplier le nombre de paires d'électrodes comme représenté sur la figure 3B.

Revendications

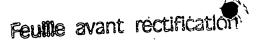
1/ Dispositif de maintien électrostatique d'une plaquette de matériau conducteur ou semi-conducteur, composé d'une semelle électriquement isolante (1) sur laquelle est disposée ladite plaquette (2), d'au moins deux électrodes (4) et (5) soumises à une différence de potentiel générée par une alimentation (6) et créant ainsi un champ électrique intense, lesdites électrodes disposées sous la surface isolante, caractérisé en ce que les électrodes sont alimentés par une tension continue dont les polarités sont cycliquement inversées.

5

10

20

- 2/ Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que les électrodes (4) et (5) sont des anneaux concentriques.
- 3/ Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le dispositif comporte deux électrodes.
 - 4/ Dispositif selon la revendication 3 caractérisé en ce que les polarités des électrodes sont inversées entre chaque changement de plaquette.
 - 5/ Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le dispositif comporte un nombre pair d'électrodes supérieur à deux.
 - 6/ Dispositif selon la revendication 5 caractérisé en ce que la disposition des électrodes est symétrique ou concentrique par rapport au centre de la semelle (1).
 - 7/ Dispositif selon la revendication 5 caractérisé en ce que les électrodes sont alimentées par paires cycliquement et en ce que la polarité d'alimentation des électrodes est changée à chaque cycle.



8/ Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que les surfaces planes des deux électrodes formant une paire ont la même aire.

9/ Dispositif selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que les électrodes (4) et (5) et la couche de diélectrique (23) sont réalisées par sérigraphie de couches épaisses sur une plaque de base (22).

Revendications

1/ Dispositif de maintien électrostatique d'une plaquette de matériau conducteur ou semi-conducteur, composé d'une semelle électriquement isolante (1) sur laquelle est disposée ladite plaquette (2), d'au moins deux paires d'électrodes (7), (8), (9) et (10) disposées sous la surface isolante (1), caractérisé en ce que les deux électrodes de chaque paire sont soumises à une différence de potentiel générée par une alimentation (6) fournissant une tension continue et créant ainsi un champ électrique intense, les paires d'électrodes étant alimentées cycliquement sous des polarités différentes de manière à ce qu'à tout moment au moins une paire d'électrode maintienne la plaquette, le temps de commutation des électrodes étant compris entre une minute et quelques secondes.

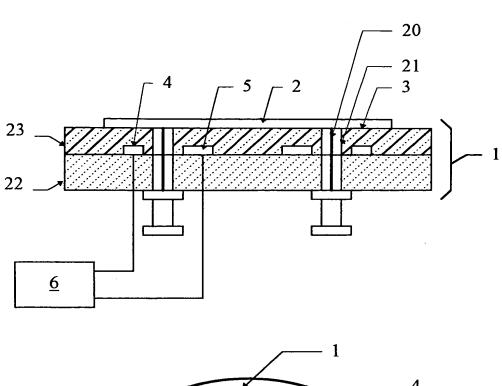
15

25

5

- 2/ Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que les électrodes (4) et (5) sont des anneaux concentriques.
- 3/ Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que la disposition des 20 électrodes est symétrique ou concentrique par rapport au centre de la semelle (1).
 - 4/ Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que les surfaces planes des deux électrodes formant une paire ont la même aire.
 - 5/ Dispositif selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que les électrodes (4) et (5) et la couche de diélectrique (23) sont réalisées par sérigraphie de couches épaisses sur une plaque de base (22).

Planche 1/3



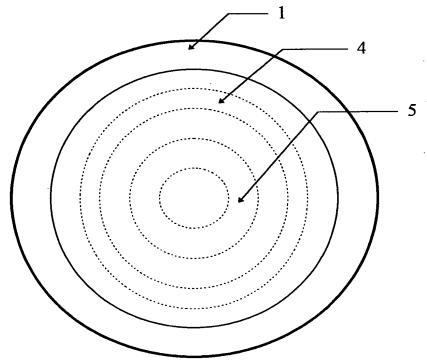


Figure 1

Planche 2/3

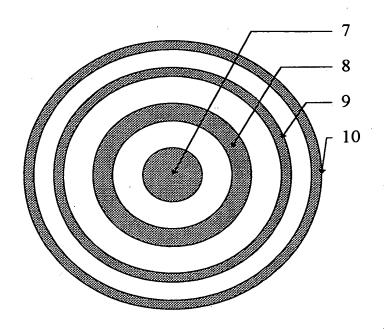


Figure 2

Planche 3/3

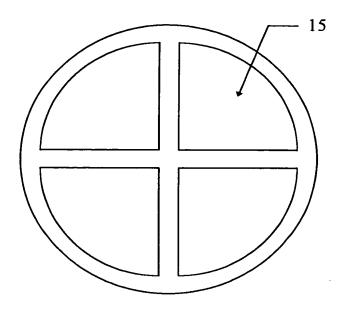


Figure 3A

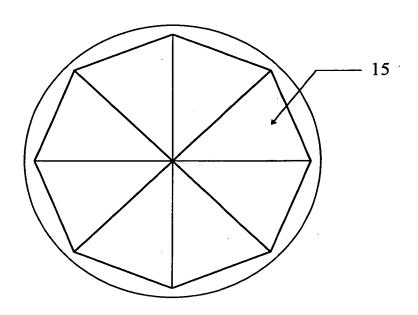


Figure 3B